

インド知的財産権利化関連の統計

(2017 年 4 月 5 日現在)

発行者

株式会社サンガムIP

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-17-17

アイオス永田町 415

www.sangamip.jp

免責事項

本ニュースレターは、インドの知的財産に関する情報を届けることを目的としており、個別の法律問題について回答やアドバイスするものではありません。仮に本ニュースレターに記載されている内容そのものまたはその誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても筆者または筆者が属する会社や事務者は一切責任を負いません。

インド知的財産権利化関連の統計

(2017 年 4 月 5 日現在)

ババット・ヴィニット¹

インド特許庁が、2017 年 4 月 5 日に 2015-2016 年のアニュアルレポートを発行した。2015-2016 年の権利化の特徴は以下の通りです。

1) 特許出願の推移

特許出願は前年に比べて約 8%増加した。

2) P C T 国内段階移行特許出願の推移

特許出願は前年に比べて約 7%増加した。

3) 主要国の合計特許出願の推移

外国からの出願、国内からの出願ともに増加した。

4) 国ごと P C T 国内段階移行特許出願の推移

日本からの出願は減少したが、アメリカからの出願が約 17%、韓国、中国からの出願が約 2 倍に増加した。

5) 主要国の各種特許出願の推移

日本からの出願は減少したが、アメリカ、韓国、中国などからの出願は増加した。

6) 技術分野別の特許出願の推移

バイオ分野の出願が減少したが、化学、薬学、食品、メカ分野では増減は見られない。電気・電子分野の出願が約 17%増加した。

7) 特許異議申立の推移

付与前異議申立が前年に比べて約 15%増加した。付与後異議申立は減少傾向にある。付与前異議申立のほうが利用されていることがはっきりと分る。

8) 国内実施情報提出件数

今年も国内実施情報提出件数が特許庁のウェブページで公開された。

9) 外国出願許可 (FFL) 申請の推移

第 39 条に基づく外国出願許可の申請は前年に比べて僅かに減少した。外国出願許可を取るのではなくインドを第 1 国として出願する傾向にあることが伺える。

10) 意匠出願の推移

意匠出願は前年に比べて約 16%増加し、初めて 1 万件を突破した。また、審査着手および登録件数も増加した。現在は、意匠出願後、6 週間以内にファーストアクション(FA)が届くようになっている。

¹ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

11) 国内と外国からの意匠出願の推移

国内と外国からの意匠出願は前年に比べて増加した。特に国内出願の増加が著しい。

12) 国ごとの意匠出願の推移

前年の上位の国からの出願が減少した。しかしながら中国と韓国からの出願が大幅に増加し、特に韓国が日本を抜いて2位に浮上した。

13) 商標出願の推移

商標出願は前年に比べて大幅に増加した。また、審査着手案件も前年に比べて大幅に増加した。現在は、商標出願後、4か月以内にファーストアクション(FA)が届くようになっている。

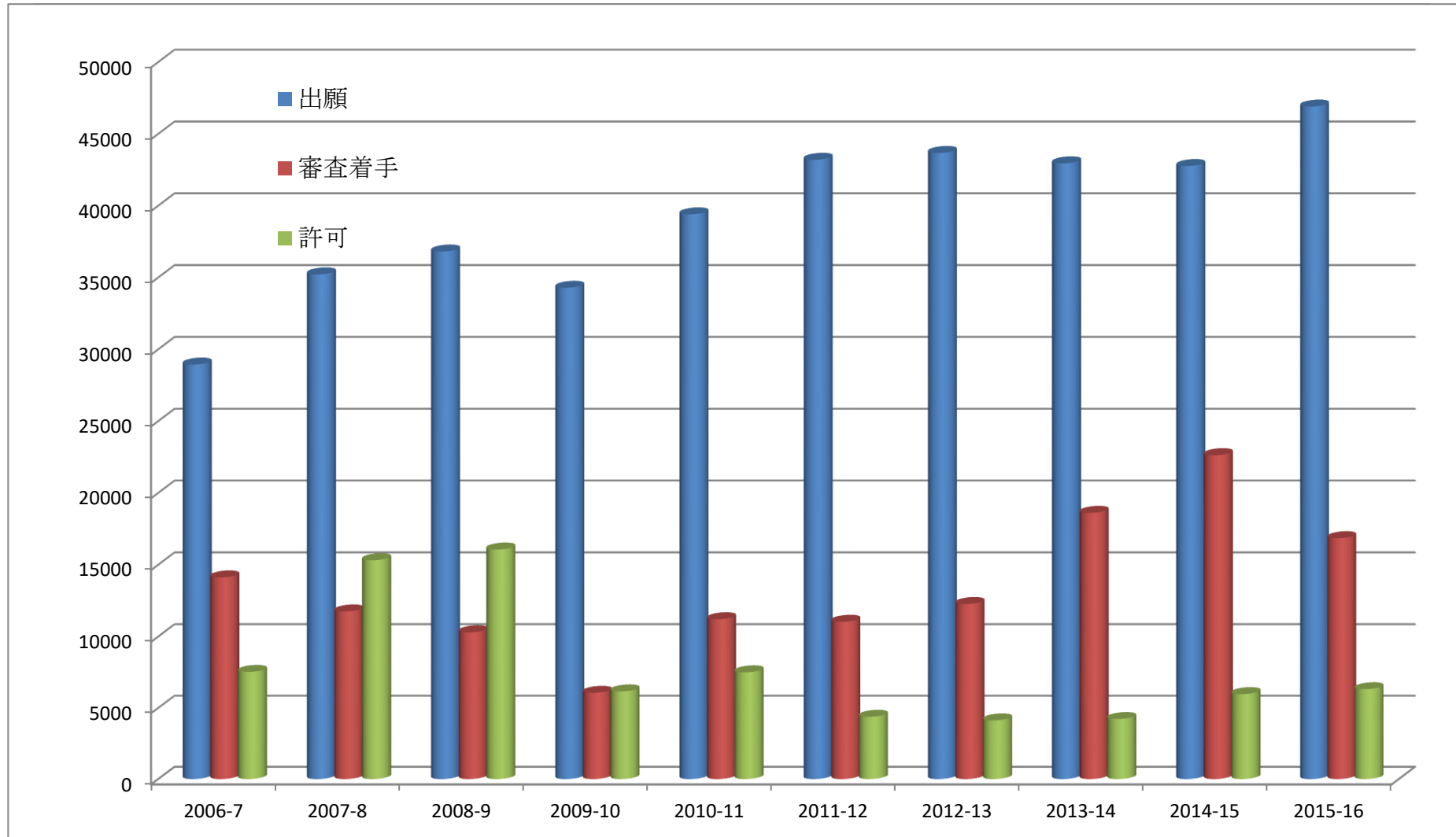
14) 国内と外国からの商標出願の推移

国内と外国からの商標出願は前年に比べて増加した。

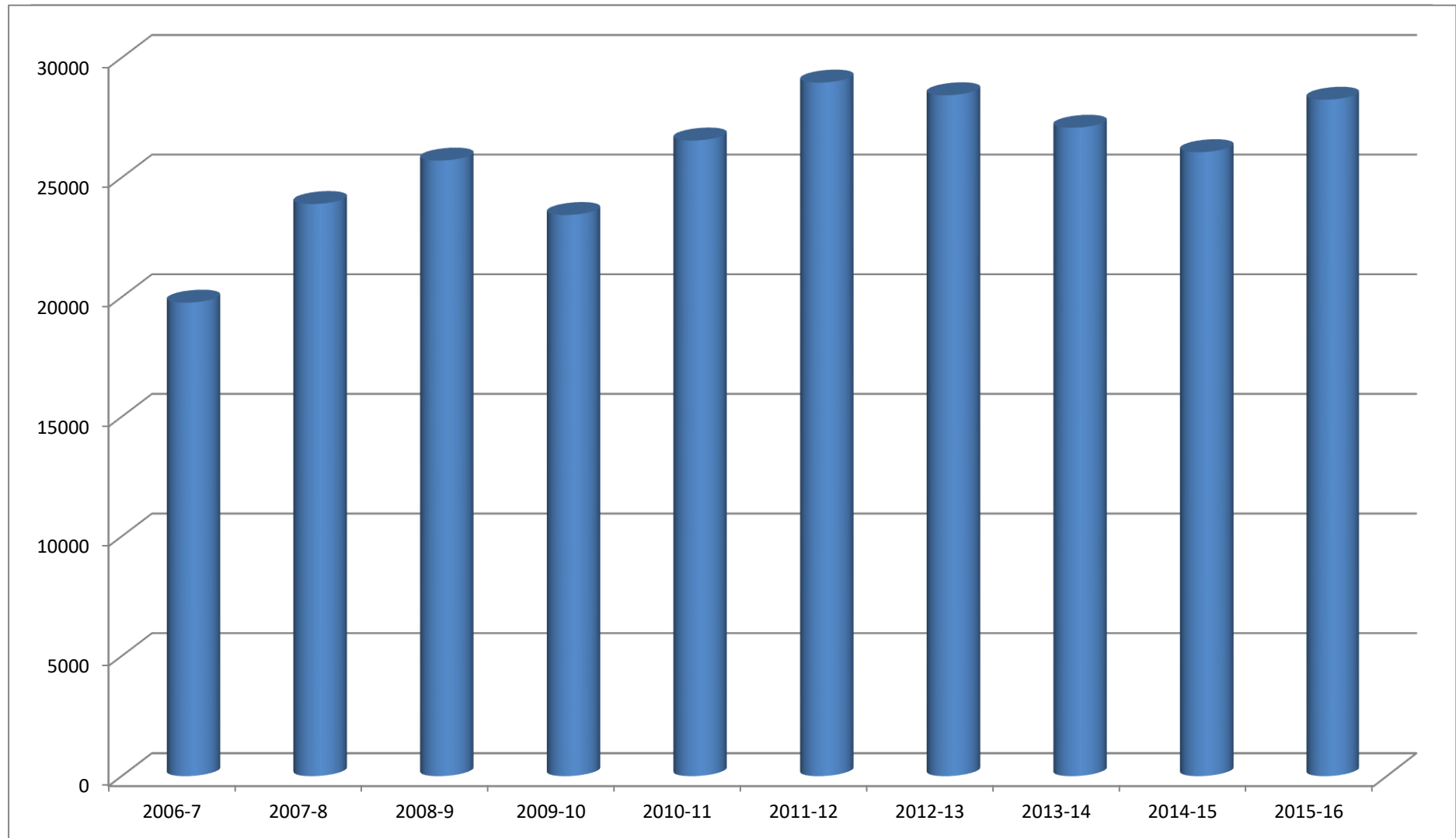
15) 特許意匠管理官と審査官の合計

審査官数が前年に比べて大幅に増加した。今回の統計にはでていないが、2016年9月1日付の特許意匠商標庁の通知によると、666名の特許管理官と特許審査官が特許庁に所属している。

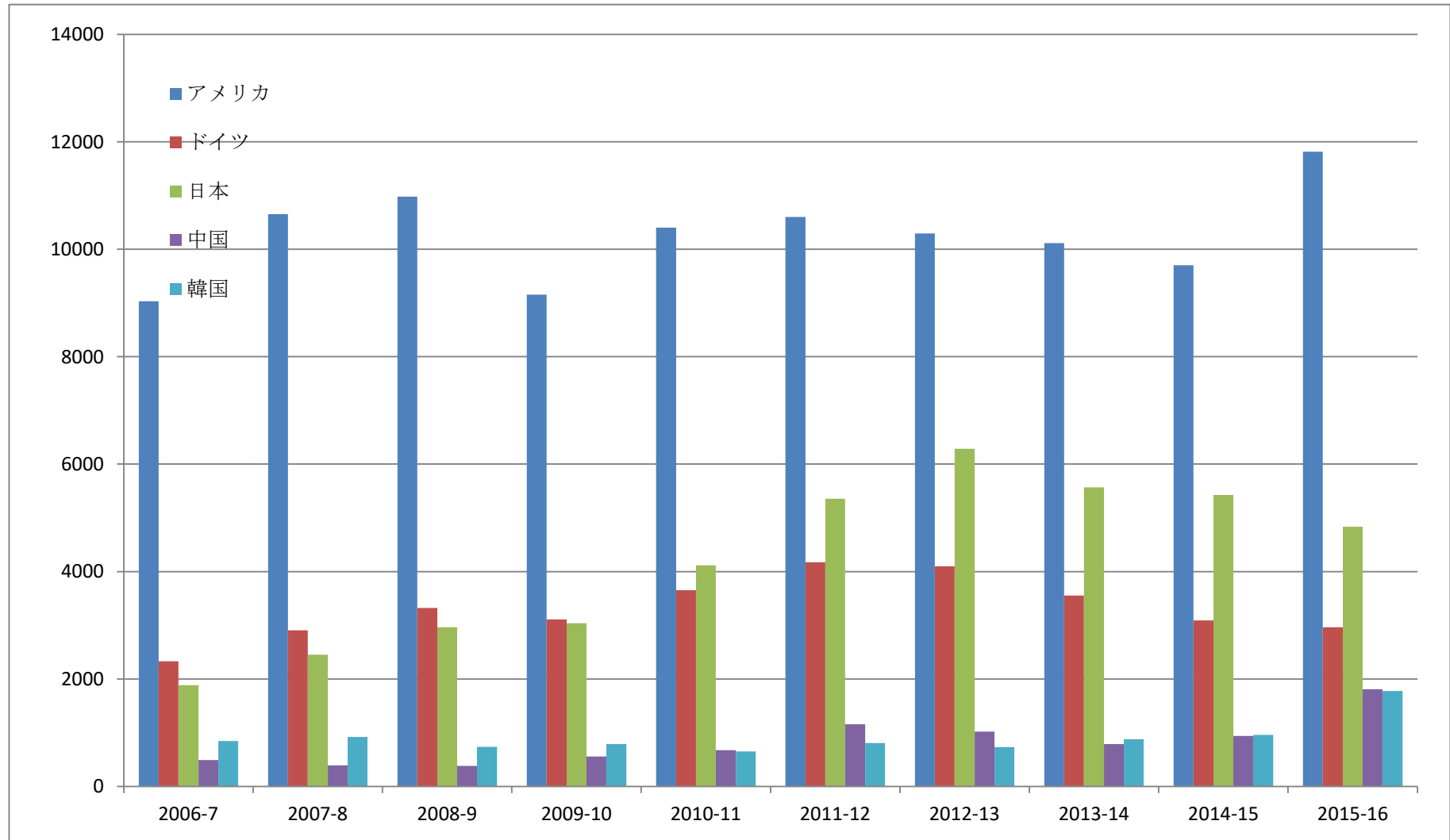
1) 特許出願の推移



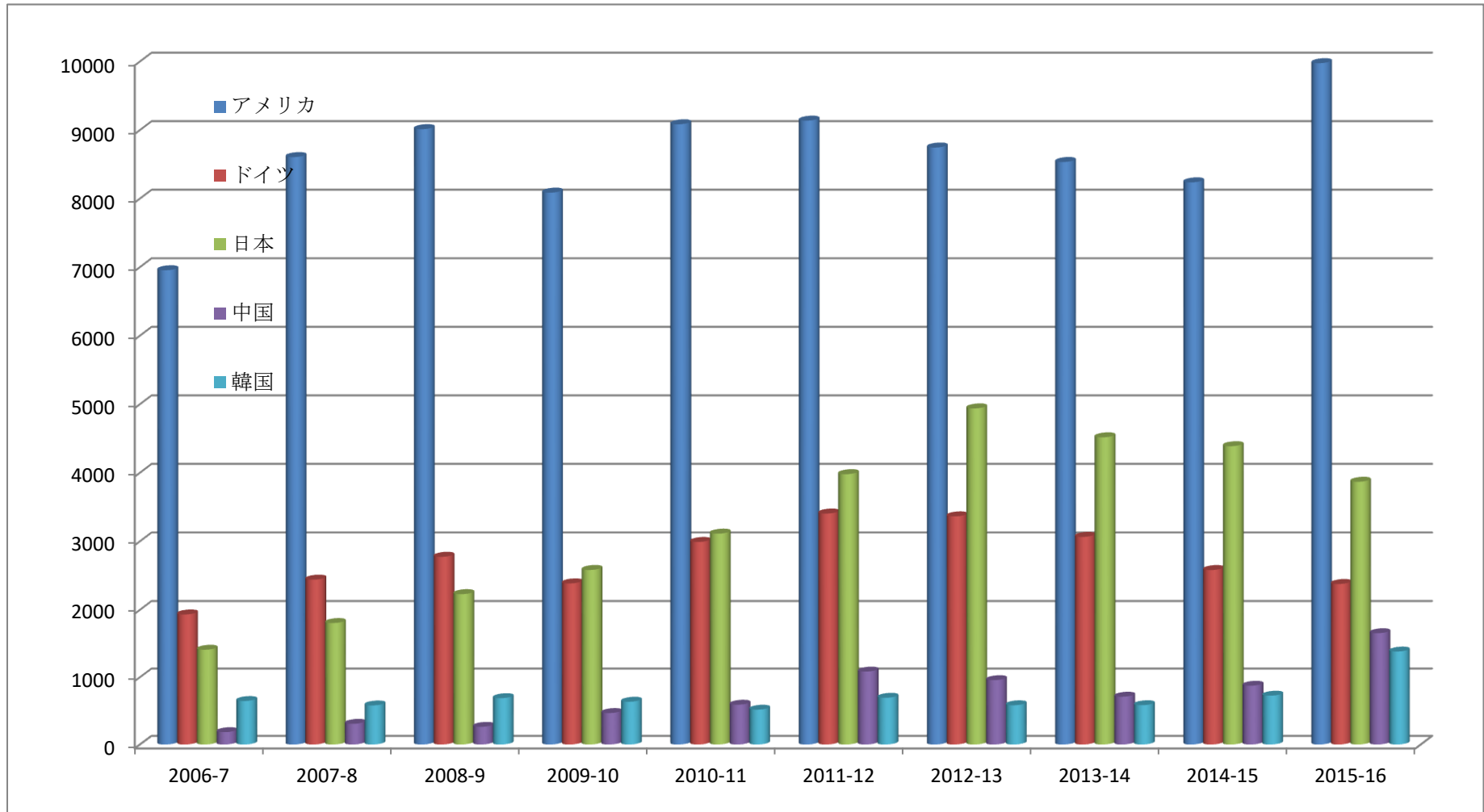
2) P C T 国内段階移行特許出願の推移



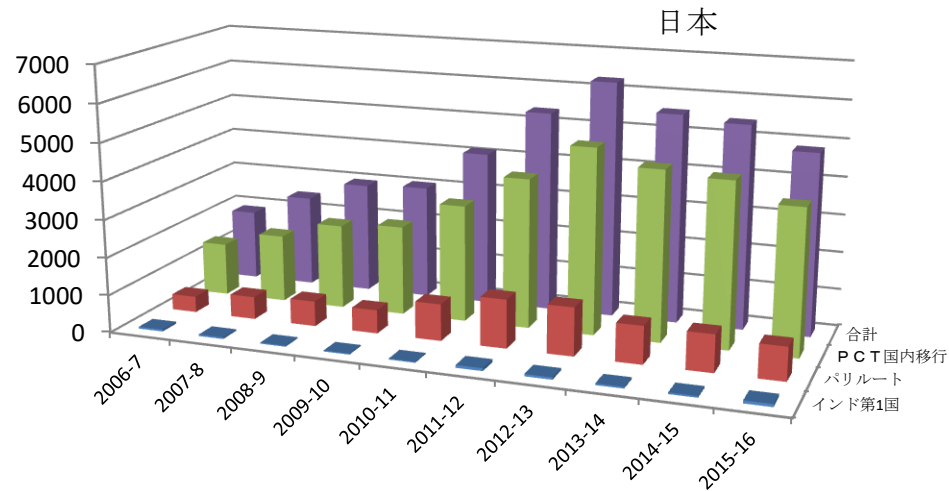
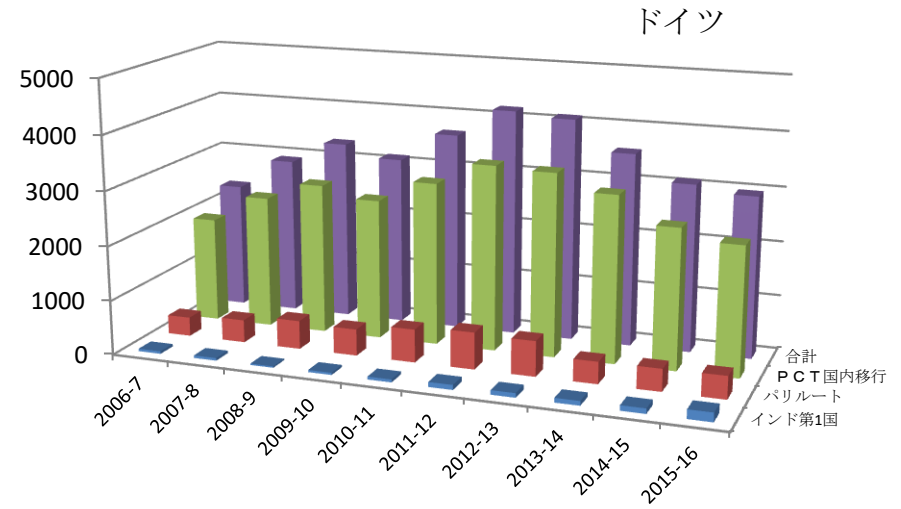
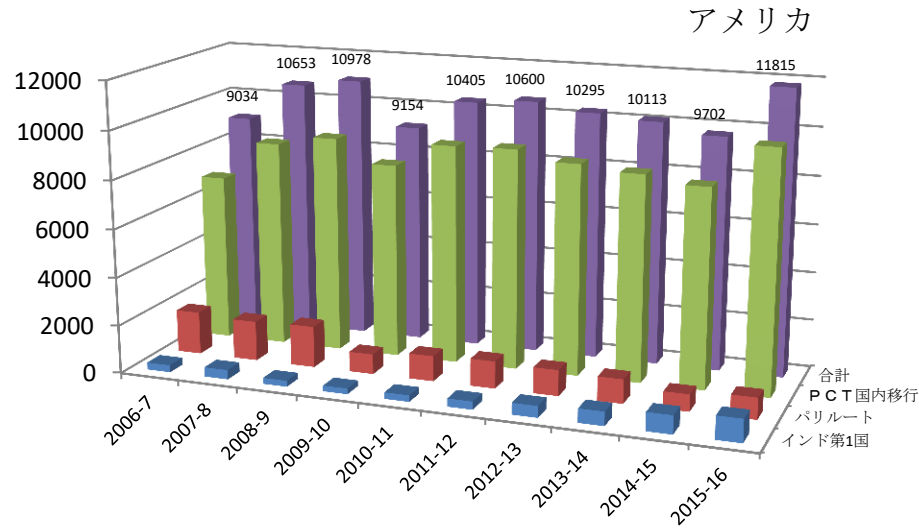
3) 国ごと合計特許出願の推移



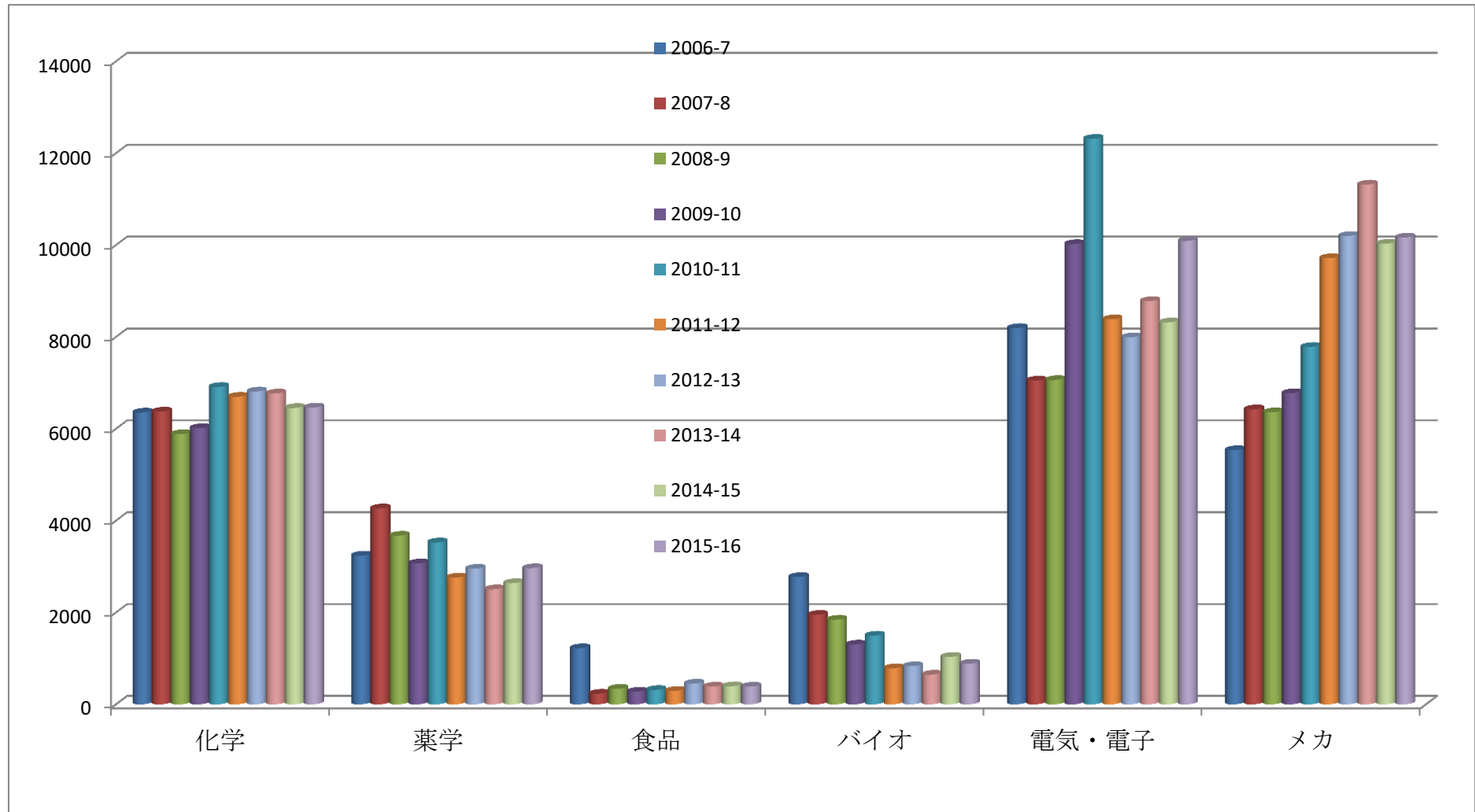
4) 国ごと P C T 国内段階移行特許出願の推移



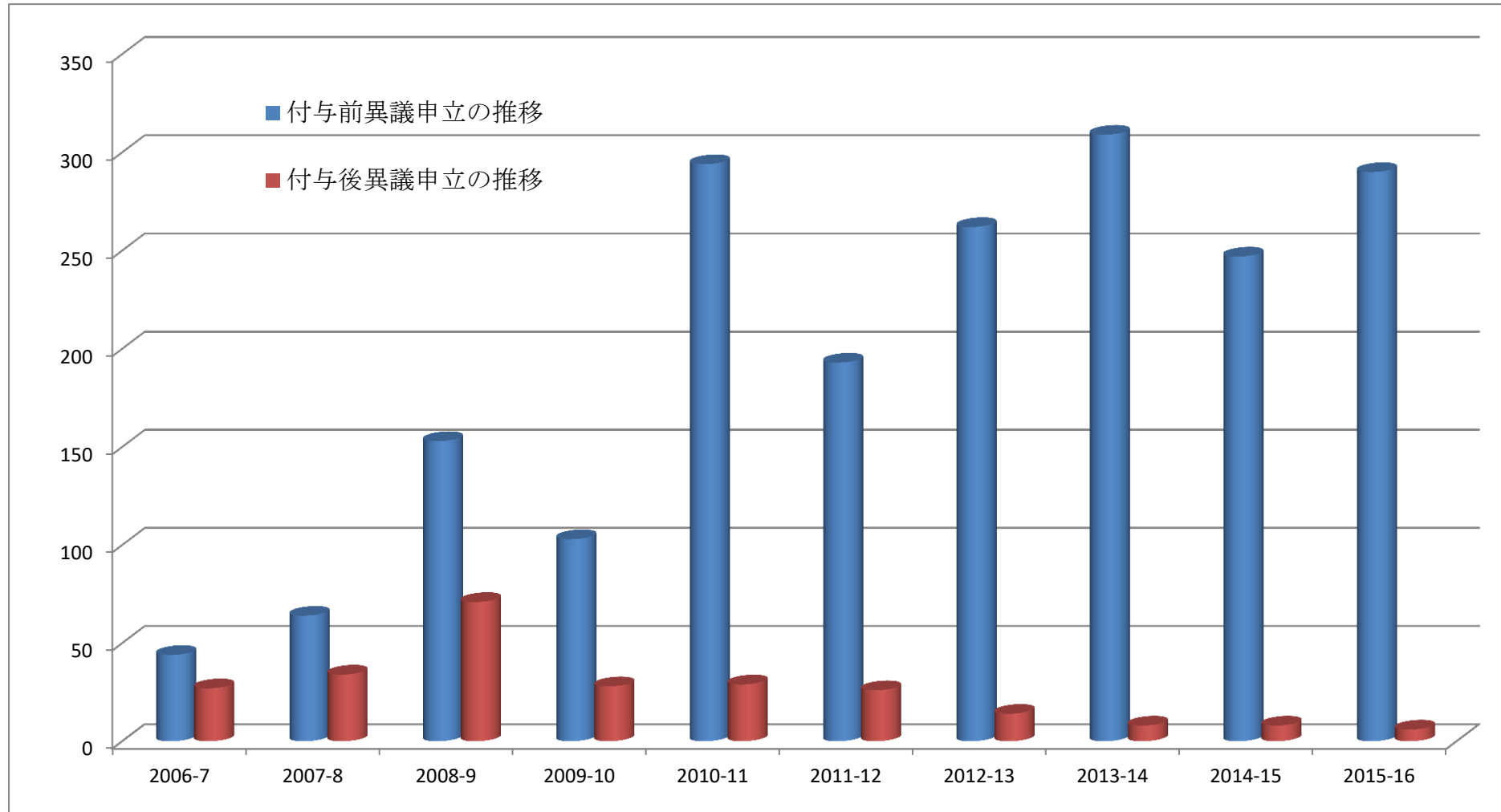
5) 主要国の各種特許出願の推移



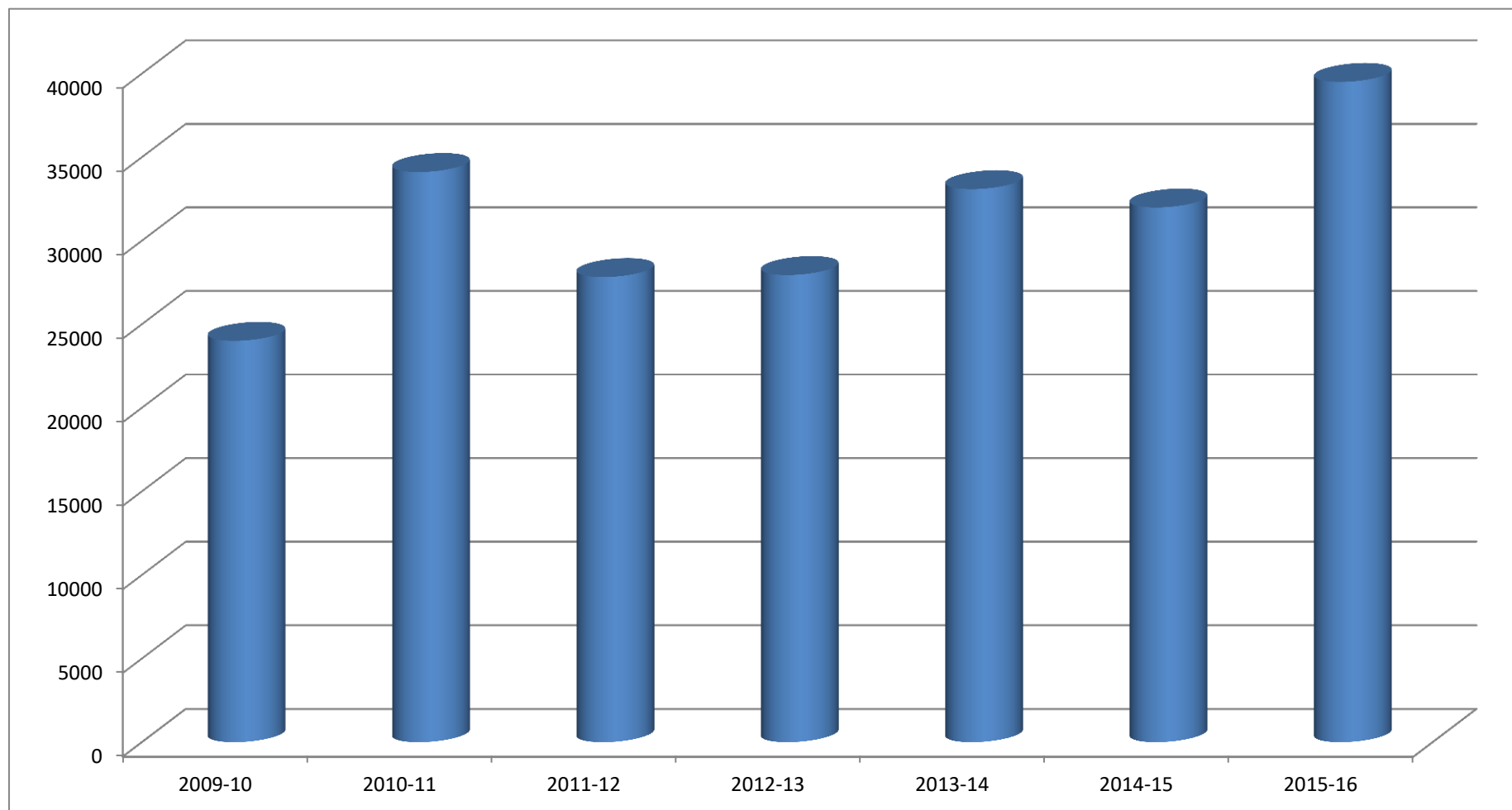
6) 技術分野別の特許出願の推移



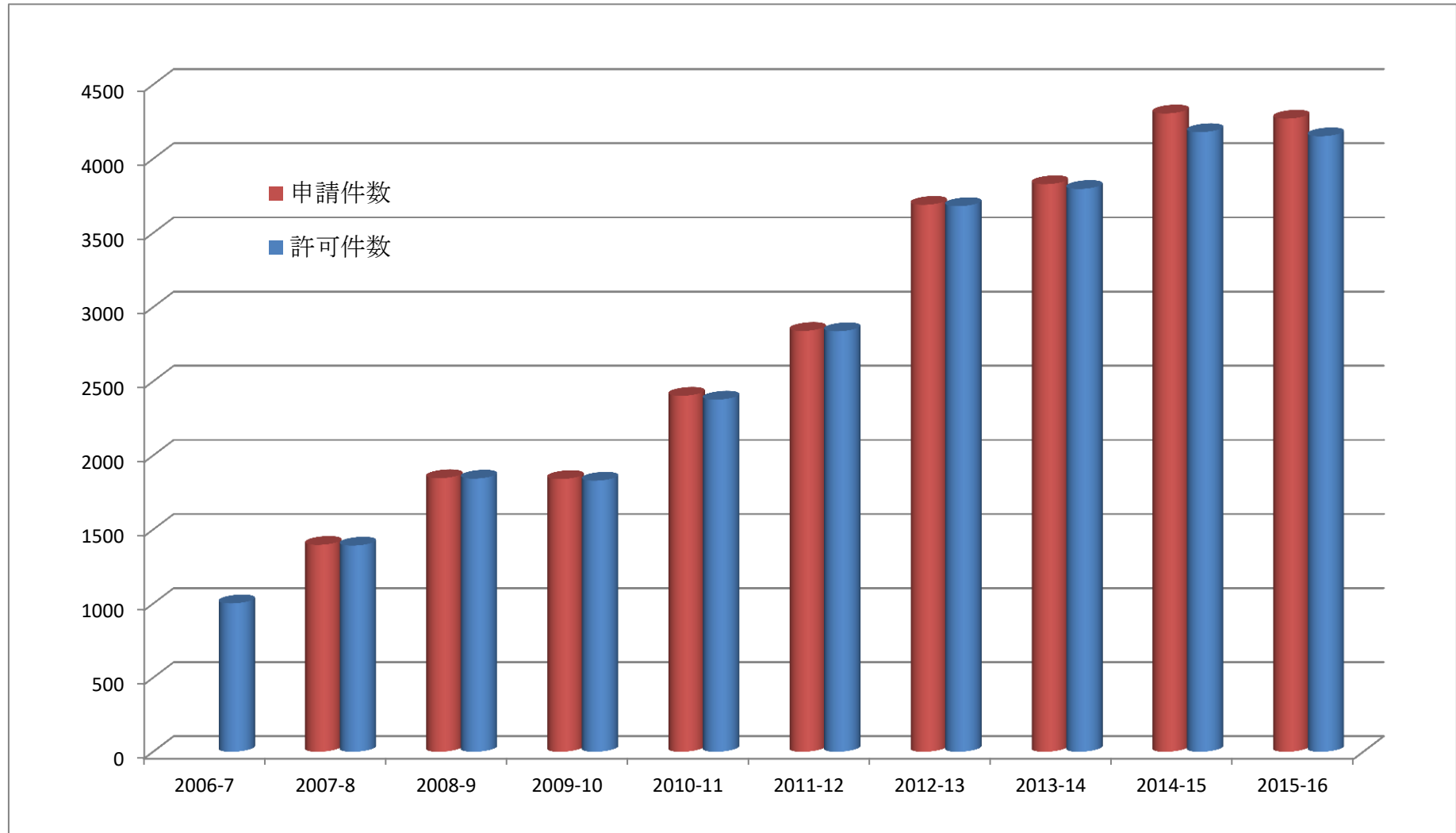
7) 特許異議申立の推移



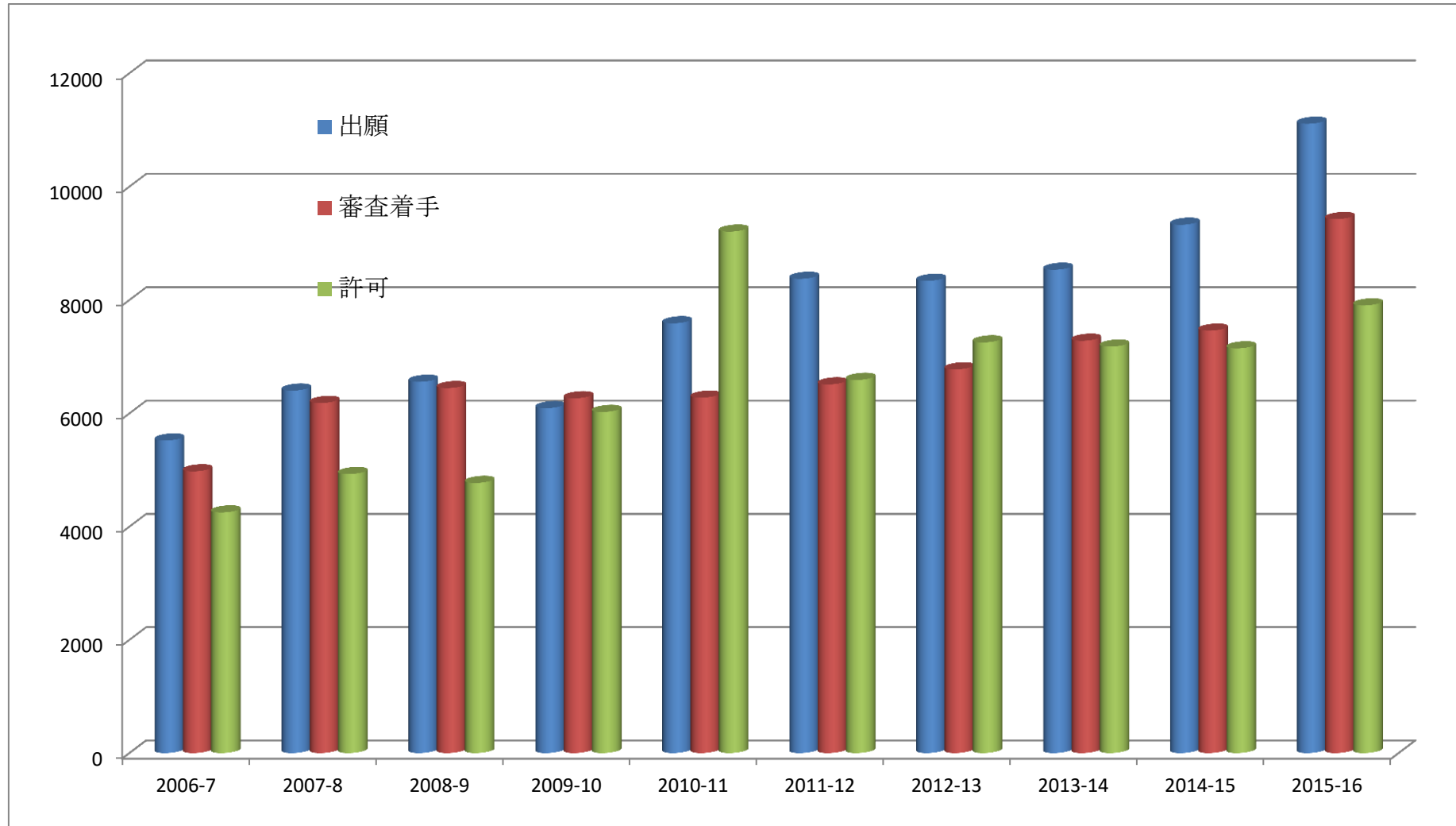
8) 国内実施情報報告件数



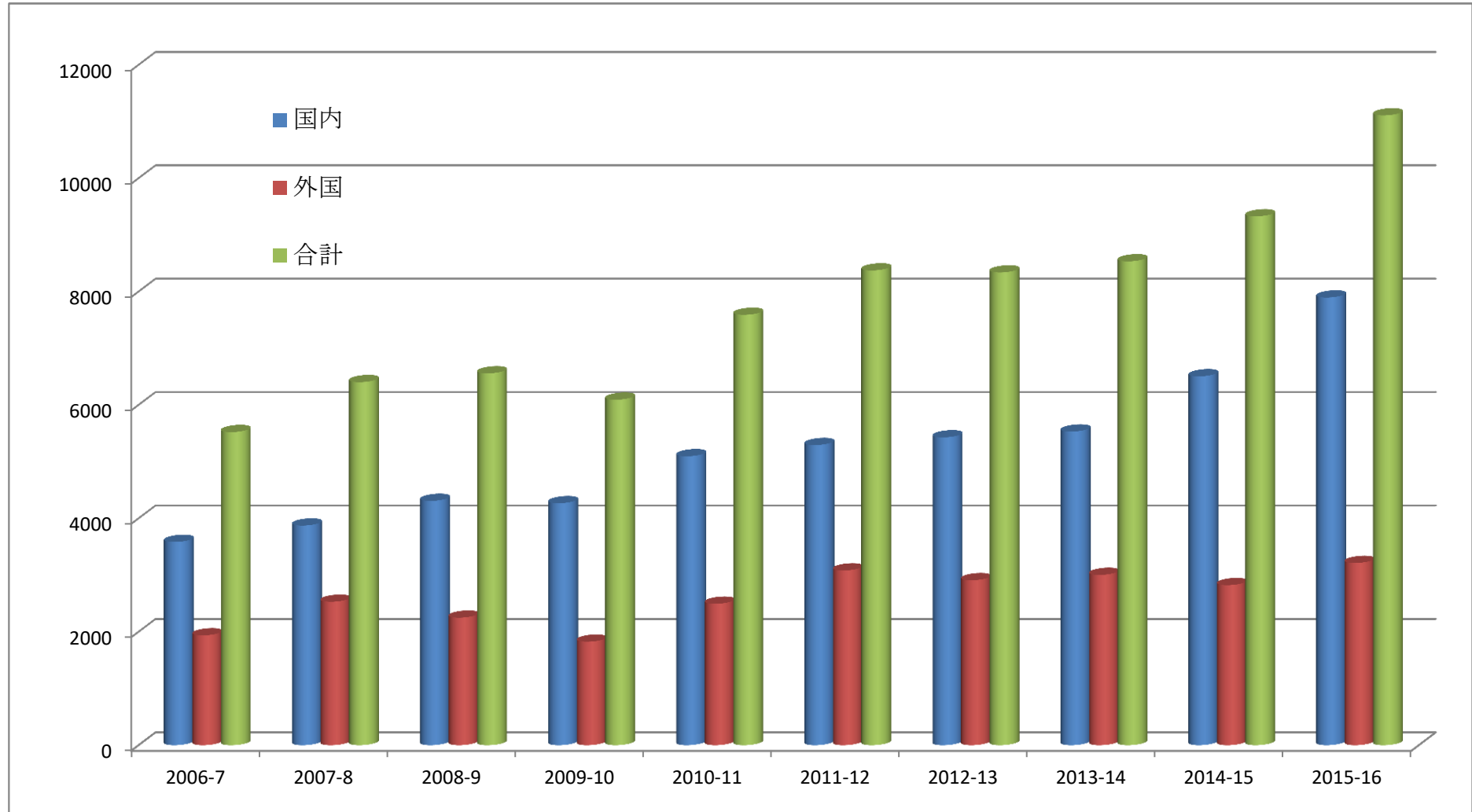
9) 外国出願許可 (FFL) 申請の推移



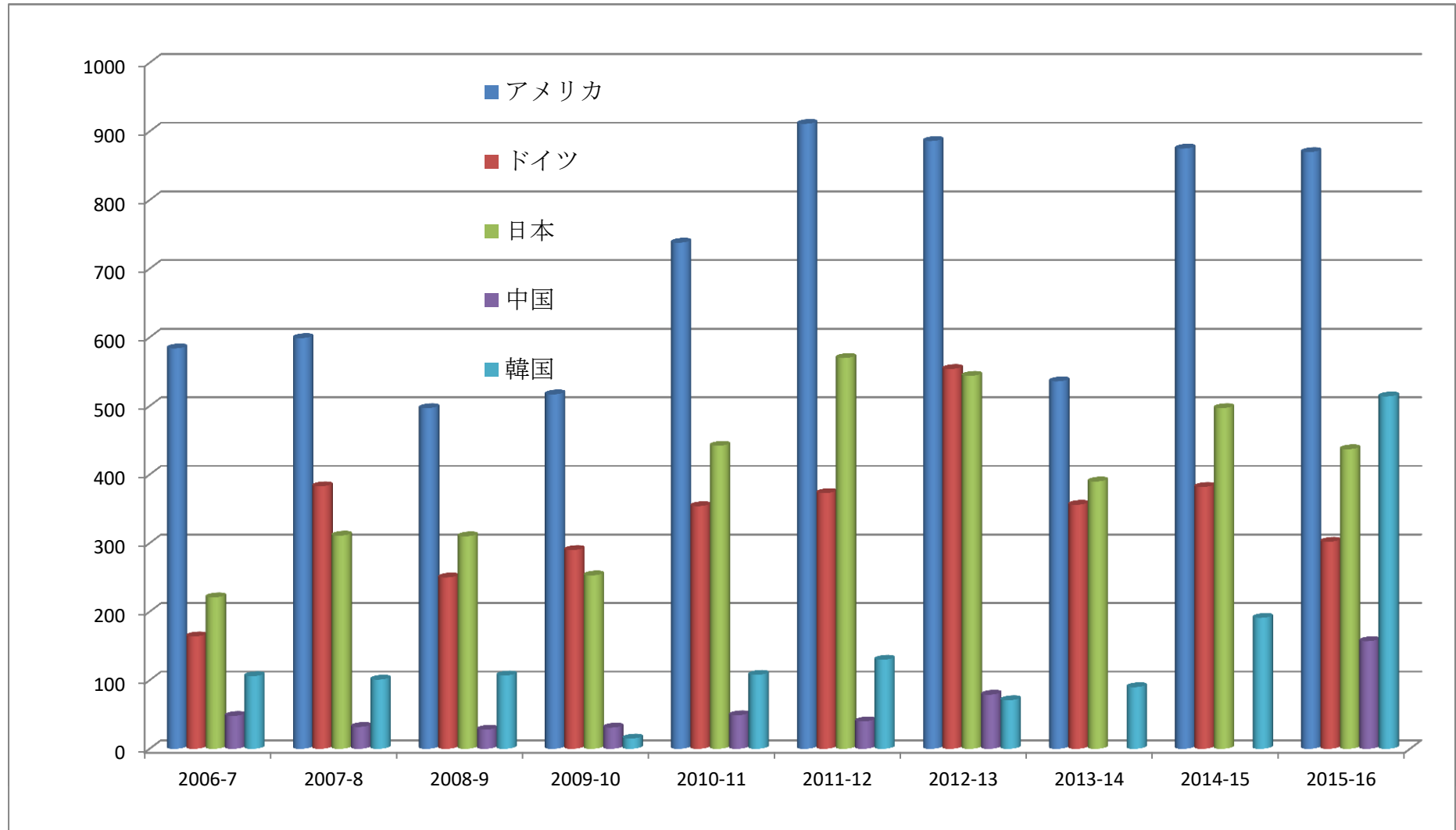
10) 意匠出願の推移



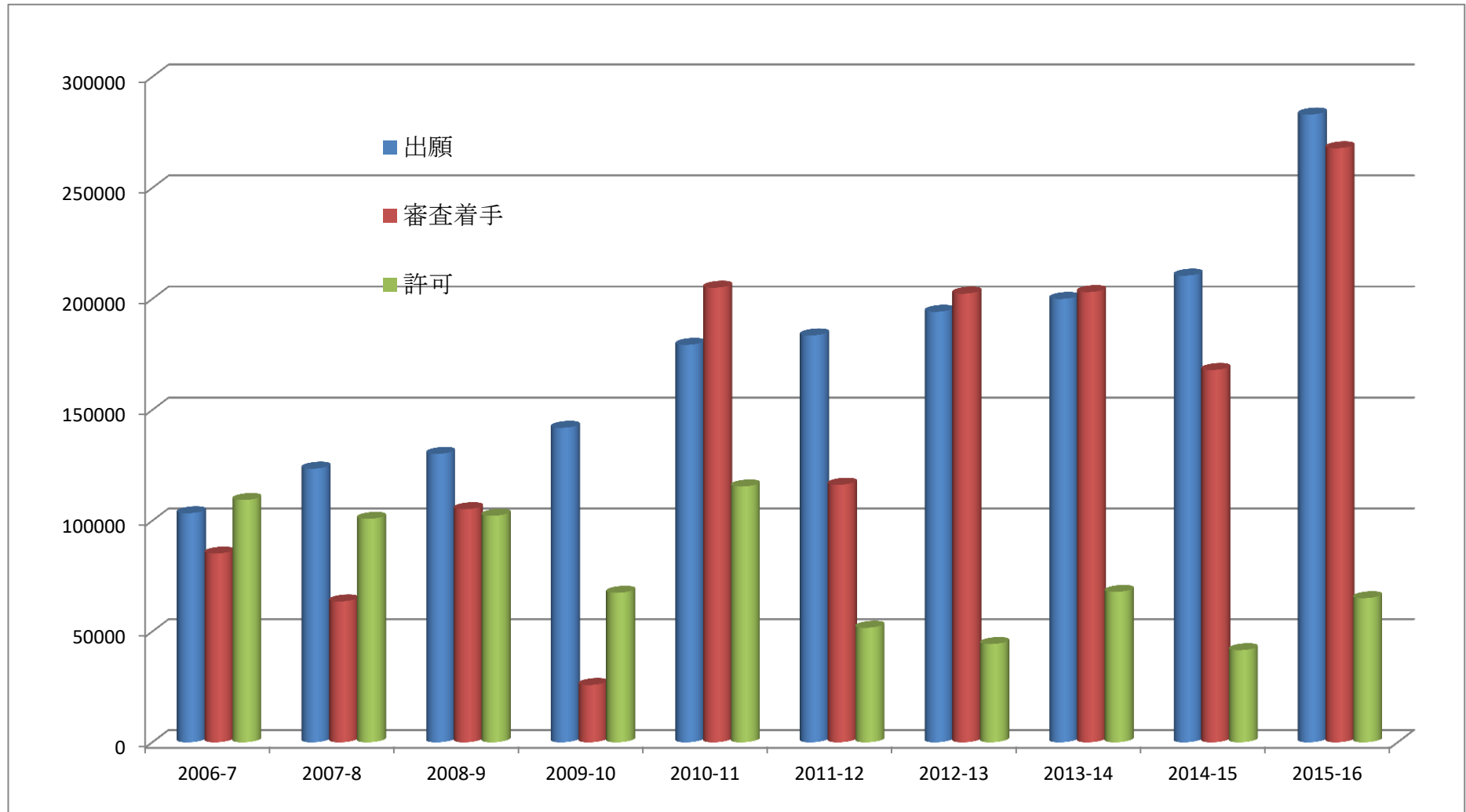
11) 国内と外国からの意匠出願の推移



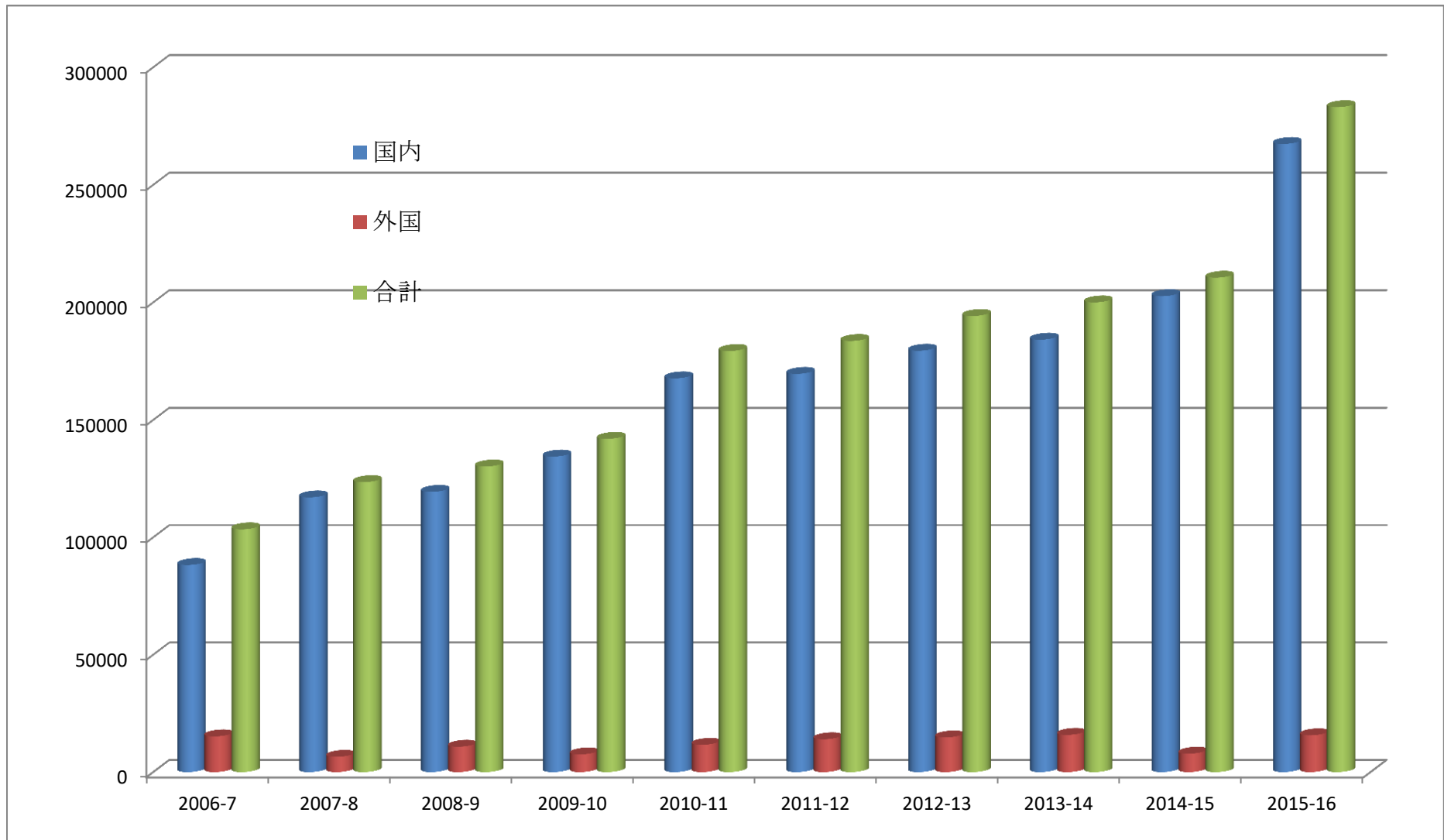
12) 国ごとの意匠出願の推移



13) 商標出願の推移



14) 国内と外国からの商標出願の推移



15) 特許意匠管理官と審査官の合計

